```
AN
     1986:187099 CAPLUS
DN
     104:187099
ED
     Entered STN: 01 Jun 1986
ΤI
     Polyoxyphenylenes
IN
     Tsuchida, Hidetoshi; Nishide, Hiroyuki; Maekawa, Toshihiko; Nozawa,
     Seiichi
     Mitsubishi Chemical Industries Co., Ltd., Japan
PA
     Jpn. Kokai Tokkyo Koho, 4 pp.
SO
     CODEN: JKXXAF
DT
     Patent
LA
     Japanese
IC
     ICM C08G065-44
CC
     35-5 (Chemistry of Synthetic High Polymers)
FAN.CNT 1
     PATENT NO.
                        KIND
                               DATE
                                           APPLICATION NO.
                                                                  DATE
     -----
                               -----
                                           -----
                                                                  -----
PΙ
    JP 60229923
                         A2
                               19851115
                                           JP 1984-85504
                                                                  19840427
PRAI JP 1984-85504
                               19840427
CLASS
             CLASS PATENT FAMILY CLASSIFICATION CODES
PATENT NO.
 -----
                ----
               ICM
 JP 60229923
                       C08G065-44
                IPCI
                      C08G0065-44 [ICM,4]
    Polyoxyphenylenes useful as precursors for polyesters, polycarbonates, and
     epoxy resins are prepared by polymerizing 0-substituted phenols with bisphenol
A_
    or its alk(ox)yl derivs. using metal complex catalysts. Thus heating
    24.4 g 2,6-dimethylphenol (I), 3 mL acetone, 8.3 g concentrated HCl, and 0.06 g HSCH2CH2CO2H at 70° for 10 h gave 4,4'-isopropylidenebis(2,6-
     dimethylphenol), 1.58 g of which was stirred with 5.4 g I in 200 mL
     benzene containing containing 20 mL pyridine and 0.1 g CuCl under O for
.apprx.40
     min to give 5.9 g white powder (bisphenol-xylenol ratio 1:8).
ST
     polyoxyphenylene isopropylidenedixylenol; xylenol condensation acetone
IT
     Polyoxyphenylenes
     RL: IMF (Industrial manufacture); PREP (Preparation)
        (manufacture of, from bisphenol A derivs.)
IT
     576-26-1
     RL: USES (Uses)
        (condensation of, with acetone)
IT
     67-64-1, reactions
     RL: RCT (Reactant); RACT (Reactant or reagent)
        (condensation of, with dimethylphenol)
IT
     5613-46-7P
     RL: PREP (Preparation)
        (preparation of)
IT
     53351-11-4P
```

RL: PREP (Preparation)

(preparation of, by oxidative polymerization)

RN 53351-11-4 REGISTRY

ED Entered STN: 16 Nov 1984

CN Phenol, 4,4'-(1-methylethylidene)bis[2,6-dimethyl-, polymer with 2,6-dimethylphenol (9CI) (CA INDEX NAME)

OTHER CA INDEX NAMES:

CN Phenol, 2,6-dimethyl-, polymer with 4,4'-(1-methylethylidene)bis[2,6-dimethylphenol] (9CI)

OTHER NAMES:

CN 2,2-Bis(3,5-dimethyl-4-hydroxyphenyl)propane-2,6-dimethylphenol copolymer CN 2,2-Bis(4-hydroxy-3,5-dimethylphenyl)propane-2,6-dimethylphenol copolymer

CN 2,6-Dimethylphenol-4,4'-isopropylidenebis(2,6-dimethylphenol) copolymer

MF (C19 H24 O2 . C8 H10 O)x

CI PMS

PCT Polyether, Polyether formed, Polyother

LC STN Files: CA, CAPLUS, USPAT2, USPATFULL

CM 1

CRN 5613-46-7 CMF C19 H24 O2

CM 2

CRN 576-26-1 CMF C8 H10 O

\*\*PROPERTY DATA AVAILABLE IN THE 'PROP' FORMAT\*\*

41 REFERENCES IN FILE CA (1907 TO DATE)

26 REFERENCES TO NON-SPECIFIC DERIVATIVES IN FILE CA

41 REFERENCES IN FILE CAPLUS (1907 TO DATE)

PAT-NO:

JP360229923A

DOCUMENT-IDENTIFIER:

JP 60229923 A

TITLE:

PREPARATION OF POLYPHENYLENE OXIDE

PUBN-DATE:

November 15, 1985

INVENTOR-INFORMATION:

NAME

TSUCHIDA, HIDETOSHI NISHIDE, HIROYUKI MAEKAWA, TOSHIHIKO NOZAWA, SEIICHI

ASSIGNEE-INFORMATION:

NAME

COUNTRY

MITSUBISHI CHEM IND LTD

N/A

APPL-NO:

JP59085504

APPL-DATE:

April 27, 1984

INT-CL (IPC): C08G065/44

## ABSTRACT:

PURPOSE: To obtain a polymer having an optional polymerization degree by one- stage reaction at a low cost invery high production yield in a short time, by polymerizing a 2,6-disubstituted phenol in the presence of a specific bisphenol and metal complex catalyst.

CONSTITUTION: A 2.6-disubstituted phenol expressed by formula II (R<SP>1</SP> and R<SP>2</SP are alkyl, alkoxyl or aryl) is polymerized in the presence of a bisphenol expressed by formula I (R<SP>3</SP>&sim;R<SP>6</SP> are H, alkyl or alkoxyl), e.g. 2,2-bis(3,5-dimethylphenyl)propane, and a metal complex catalyst, e.g. cuprous chloridecopper-pyridine or copper sulfate-triethylamine, to give the aimed polyphenylene oxide expressed by formula III (m and n are as follows; 3&le;m+n). The ratio between the compounds expressed by formulas I and II is within 2&sim;100 range, and the polymer having the polymerization degree according to the ratio is obtained. The polymer is useful as a prepolymer for producing polyesters, polycarbonates or epoxy resins.

COPYRIGHT: (C) 1985, JPO&Japio

DERWENT-ACC-NO:

1986-003667

DERWENT-WEEK:

198601

COPYRIGHT 2006 DERWENT INFORMATION LTD

TITLE:

One stage polyphenyleneoxide prodn. - by polymerising 2,6-di:substd. phenol(s) with metal complex catalyst in

presence of bisphenol(s)

PATENT-ASSIGNEE: MITSUBISHI CHEM IND LTD[MITU]

PRIORITY-DATA: 1984JP-0085504 (April 27, 1984)

PATENT-FAMILY:

PUB-NO PUB-DATE LANGUAGE PAGES MAINIPC

JP 60229923 A November 15, 1985 N/A 004 N/A

APPLICATION-DATA:

PUB-NO APPL-DESCRIPTOR APPL-NO APPL-DATE

JP 60229923A N/A 1984JP0085504 April 27, 1984

INT-CL (IPC): C08G065/44

ABSTRACTED-PUB-NO: JP 60229923A

BASIC-ABSTRACT:

Polyphenylene oxide of formula (I) is produced by polymerising (1) 2,6-di-substd. phenols of formula (III) with (2) metal complex catalyst in the presence of (3) bisphenols of formula (II). In the formulaR1, R2 are each alkyl, alkoxy, aryl gps.; R3-R6 are each H, alkyl, alkoxy gps.; R1-R6 may be identical; 3 up to m+n.

Ratio of (3)/(1) is 2-100. The amt. of (2) added is 1-10 mole % of the total of (1) and (3).

ADVANTAGE - Polymer of arbitrary pdymerisation degree is produced according to the feeding condition of (1)-(3) in the oxidative polymerisation. The target polymer is obtd. at room temp. under the atm. in a short period of time through one stage reaction. The polymerisation proceedsnearly quantitatively. Bisphenols are cheap.

CHOSEN-DRAWING: Dwg.0/0

TITLE-TERMS: ONE STAGE POLYPHENYLENEOXIDE PRODUCE POLYMERISE DI SUBSTITUTE

PHENOL METAL COMPLEX CATALYST PRESENCE BISPHENOL

DERWENT-CLASS: A25

CPI-CODES: A05-H07;

UNLINKED-DERWENT-REGISTRY-NUMBERS: 1547U

POLYMER-MULTIPUNCH-CODES-AND-KEY-SERIALS:

Key Serials: 0004 0016 0037 0206 0133 0230 1279 1355 1359 1361 1369 1381 2049 2064 2071 2148 2152 2155 2172 2541 2589 2648

Multipunch Codes: 014 038 04& 07 075 147 15& 151 19- 213 214 216 219 220 223 262 278 279 282 297 344 346 355 357 393 516 518 546 575 591 689

SECONDARY-ACC-NO:

CPI Secondary Accession Numbers: C1986001489

# ⑩ 公開特許公報(A) 昭60-229923

@Int\_Cl.4

識別記号

庁内整理番号

❸公開 昭和60年(1985)11月15日

C 08 G 65/44

8319-4 J

審査請求 未請求 発明の数 1 (全 4頁)

**劉発明の名称** ポリフェニレンオキサイドの製造法

②特 願 昭59-85504

**公出 願 昭59(1984)4月27日** 

 0発明者
 土田
 英俊
 東京都練馬区関町南2丁目10番10号

 0発明者
 西出
 宏之
 東京都中野区鷺宮2丁目16番6号

 0発明者
 西出
 宏之
 東京都中野区鷺宮2丁目16番6号

砂発明者前川 敏彦 国分寺市東戸倉2丁目3番12号

⑦発 明 者 野 沢 清 一 横浜市緑区鴨志田町1000番地 三菱化成工業株式会社総合 研究所内

⑪出 顧 人 三菱化成工業株式会社 東京都千代田区丸の内2丁目5番2号

砂代 理 人 弁理士 長谷川 一 外1名

/ 発明の名称

ポリフェニレンオキサイドの製造法

- 2 特許請求の範囲
  - (i) 一般式(j) で示されるポリフェニレンオキサイド

$$HO \longleftrightarrow P^{1} \longrightarrow P^{1} \longrightarrow$$

[式中、 P.、 P.は T ルキル基、 T ルコキシ基、 Tリール基を示し、 P.、 P.、 P.、 P.は 水素原子、 T ルキル基、 T ルコキシ基を示し、 P.〜 P.は同一であつてもよい。 m.、 n は 3 ≤ m + n. である。 ]

を製造するに際し、一般式(II)で示されるビスフェノール類

(式中、R'、R'、R'、R'は、一般式(1)におけると同義。)

の存在下、一般式(II) で示される 2,6 一分置換フェノール

[式中、 R'、 R'は、一般式(I) におけると同義] を金属錯体触媒により重合させることを特徴 とするポリフエニレンオキサイドの製造法。

発明の詳細な説明

本発明はポリエステル、ポリカーボネート、 エポキン樹脂製造のブレポリマーとして有用な ポリフエニレンオキサイドの製造法に関する。

ユ.6 ージ 置換フェノールは金属館体及び酸素存在下、酸化カップリング重合して、ポリ(A6ージ置換ー 1.4ーフェニレンオキサイド)を生成することはよく知られている。 特にポリ(A6ージメチルー 1.4ーフェニレンオキサイド)は 機械的強度、耐熱性、電気的特性に優れエンジニアリングブラスチックとして大きな器 要があ

る。反面もろい、成形加工したくいなどの欠点 があり、実用的にはポリスチレンとのプレンド 体またはグラフト体として利用されている。 そとでポリフェニレンオキサイド両末熔化水酸 基を有するポリマーを合成し、これをプレポリ マーとして活用しようとする試みがなされてい る。両末端に水酸基を有するポリフェニレンオ キサイドの製造法としては、テトラメチルヒフ エノキノンをオリゴ(ふ6ージメチルーハ4ー フェニレンオキサイド)と加熱再配列反応を行 うことにより得る方法が報告されている(White 5. J.Polymer Science /9 /367 (/98/)).

しかし、との方法は、次のような難点を有する。 (1) 両末端に水酸基を有する物質は得られるもの の分子量は低く、重合度にしてよ~10に留ま る。(2)まずオリゴ(ょ,6ージメチルー 1,4ーフ エニレンオキサイド)とテトラメチルピフェノ サノンを合成し、これを再配列反応化かけると いり二段反応で操作手順が繁雑である。(3)目的 物の生成収率が低い。(4)よ6ージメチルフェノ

ぺく種々検討を行ない、工業的に汎用されるビ スフエノール及びその誘導体に着目し、ビスフ エノール核上の健換基を選択しその酸化電位を 制御することにより、これを金属錯体による 2.6 一ジ置換フェノールの酸化重合系に共存せ

- ル以外の 3.6 ージ置換フエノールには適用で

そとで本発明者らはとのような難点の改良す

きない。

しめればピスフエノール類を基点として両方向 に重合反応が進行するとどを見い出し、連鎖の 両末端に水酸差を有するポリマーを合成する本 発明に至つた。

すなわち、本発明の要旨は、一般式(l)で示さ れるポリフエニレンオャサイド

$$HO \overset{R'}{\longleftrightarrow} -O \underset{R'}{\longleftrightarrow} -O \underset{R'}{\longleftrightarrow} -O \underset{R'}{\longleftrightarrow} OH$$
 (1)

〔式中、Ri、Riはアルキル基、アルコキシ基、 アリール基を示し、Pt、Pt、Ptは水果原子、 アルキル茜、アルコキシ蓋を示し、R~Rは同一

ーであつてもよい。 m 、 n は J ≦ m + n 、 であ

を製造するに際し、一般式(11)で示されるヒスフ

[式中、R'、R'、R'、R' は、一般式(I)におけると 同義。)

の存在下、一般式圖で示されるよる一ジ環換フ

[式中、R'、R'は、一般式(I)におけると同義。) を金属館体触媒により重合させることを特徴と するポリフエニレンオキサイドの製造法にある。

以下、本発明を詳細に説明する。

まず、本発明において用いるピスフェノール・ 類は次の一般式側で示される。

R'、R'、R'、R' におけるアルキル基、アルコキ **シ基としては、メチル基、エチル基、メトキシ** 差等が挙げられるが、電子押し出し効果のある メチル苺、メトキシ基が特に望ましい。

また、本発明におけるユムージ置換フェノー ルは次の一般式側で示される。

ととて、R'、R'としてはメチル基、エチル基、 メトキシ苗、フェニル基などが挙げられるが、 2.6ージメチルフエノールが目的物の物性、収 率等の点より特に好ましい。.

金属錯体触棋の金属としては鋭、マンガン、コ パルト、鉄等が挙げられ、たとえば、塩化第一 銅ーピリジン、酢酸銅ートリエチルアミン、塩 化マンガンートリ酢酸アミン又は高分子化した これらの錯体などで一般にふるージ置換フェノ

- ルの酸化重合触媒に用いられているものであれば良い。

本発明で得られたポリマーが分子中に 2 個のフェノール性水酸差を有することは、分子量御 定及び四塩化チタン発色法によつて確認できる。 また低分子量体の場合 H ー N M R からも同定で きる。

上配のようにして得られる本発明に係るポリフェニレンオキサイドは、一般式(!)で示される。 この一般式(!)においてm、nは3 ≦ m + n であり、目的等により異なるが、通常m+n ≦ 40 程度いら選!むれる。

本発明方法によれば、次のような効果を達成しりる。すなわち、(1)酸化重合反応の仕込条件(ビスフェノール類、 2.6 ージ置換フェノール類 はか か は か が は か で と か で きる。(2)室 温、 大 気 下、 短 時 間 一 段 反 応 で 目 的 物 が 得 ら れ る。(3) 重 合 反 応 は 任 控 定 量 的 に 進行 し 生 成 収 率 は 極 め て 高 い。(4) ビスフェノール類 は 極 め て 安 価 で ある。

本発明方法により得られるポリフエニレンオ キサイドは、両末端に水酸基を有し、各種ポリマー製造のためのブレポリマーと して有用であ り、たとえば、ホスゲン、テレフタル酸クロラ イド、エピクロルヒドリンとの反応によりポリ カーボネート、ポリエステル、エポキン樹脂を

製造しりる。

以下、実施例により本発明をさらに詳細に説明する。

### 実施例/

2.6 ージメチルフエノール 2 4.4 8 、 アセトン 3 ml、 漁塩酸 8.3 8 、 3 ーメルカブトプロビオン酸 0.0 6 8 を 7 0 ℃で 1 0 時間 反応させた。反応混液を数回水洗した後ペンセンから再結晶、2.2 ーピス ( 3.5 ージメチルフエニル ) ブロバンを得た。 m p / 5 5 ~ / 5 6 ℃、 I R VC-H<sup>2</sup>.
2960、2920cm<sup>-1</sup>、 ν環c=c<sup>2</sup>./600、/480、/430cm<sup>-1</sup>、 δ ゼミナルジメチルC-H<sup>2</sup>./378、/346cm<sup>-1</sup>、 H — H M R 7.0 ppm (フエニル 4 H ) 2.2 ppm (核量換メチル/2 H )、 /.8 ppm (ブロバン6 H)。

2. メービス (3. 5 ージメチルフエニル) プロ パン 1. 5 8 8 、 2. 6 ージメチルフエノール 5. 4 8 を溶かした 2 0 0 ml ペンセン溶液に 2 0 ml ビ リジン、塩化第一鍋 0. / 8 のペンセン溶液を加 える。酸集下で激しく境拌し、約 4 0 分反応さ せる。反応終了後反応 温液を塩酸酸性メタノールに注ぐと、白色粉末を得る。収量 5・9 8 (収率 8 5 %)。 H — N M R 7.0 ppm 6.8 ppm (フェニル)、 2・2 ppm (核置換メチル)、 1・8 ppm (ブロパン)またプロトン数よりピスフェノール / 個に対して 3 6 - ジメチルフェノール単位 8 個が縮合していることを確認した。

## 実施例 2

a, 2 - ビス(3,5 - ジメチルフエニル)ブロバン1.5 8 8、2,6 - ジメチルフエノール 32.4 8 のベンゼン溶液にビリジン 2 0 ml、塩化第一鍋 0.1 8 のベンゼン溶液を加え、酸素下で激しく攪拌し約 6 0 分反応させる。反応終了後反応混液を塩酸酸性メダノールに注ぎ白色粉末を得る。▼ P 0 により求めた数平均分子量 6 0 0 0 0、四塩化チダン発色法にり / 分子中 2 個の水酸基の存在を確認した。

#### 突施例3

2,2 - ビス ( 3,5 - パメチルフエニル ) プロ パン 1.5 ま g 、 2,6 - ジフエニルフエノール / 0.8 8 のペンゼン裕液にトリエチルアミン
/ 5 礼酢酸銅の./ 8 のペンゼン溶液を加え酸素
下で散しく提押し、約3 0 分反応させる。反応
終了後反応混液を塩酸酸性メタノールに注ぎ、
9.0 4 8 白色粉末を得る。(収率 7 3 5 ) H ー
B M R 7.0 ppm (フエニル)、 /.8 ppm (ブロ
パン)より構造を確認した。

出 顧 人 三菱化成工業株式会社 代 理 人 弁理士 長谷川 一 ほか/名